第二章 文獻回顧

前言

20世紀以來拜科學的進步所賜,全球許多公司及學者紛紛投入 於奈米材料的領域,如奈米顆粒(nanoparticles)、奈米元件(nanodevice) 等之相關製程技術,皆多虧於這些年對奈米尺度材料的研發,而奈米 新知與物理特性也受到前所未有的矚目與討論。由於奈米尺寸之材料 體積極小,比表面積卻是大大的增加,使得奈米材料具有傳統塊材 (bulk)材料所不具備的物理特性,正因為奈米尺寸的關係,使得奈米 材料有著表面效應、量子尺寸效應、久保理論(Kubo)等效應存在。

有鑑於此,在開始介紹本篇主角"奈米碳管紙"之前,必須先對碳 元素之基本特性做介紹,再來介紹奈米碳管,最後再引入奈米碳管紙 之介紹。

碳(C)是日常生活中常見的主要元素之一,其在宇宙中的蘊藏量 更高居於第6位,地球中的碳含量也列居第14位。早在18世紀人類 開始使用焦炭來做為還原劑;19世紀隨著煉鋼的技術的興盛,利用 碳的耐高溫及其可導電性,經由加工處理得到人造石墨電極;到了 20世紀以後,藉由各種碳相關的研究,發現碳材表面的孔狀結構, 利用碳原子小及輕巧且具有大的結合能力等優良特性,製造了柔性石 墨及鑽石薄膜等碳系產物。

1924 年石墨(graphite)的結構被確定後,又在 1985 年發現了 C₆₀ 等富勒烯族,緊接著 1991 年之後飯島澄男博士又發現一跨時代之明 星材料---奈米碳管(Carbon Nanotube, CNTs)」。

2.1 碳原素特性及相關應用

2.1.1 碳簡介

碳位於週期表第二週期第 IV 族,為其中最輕之元素,原子序數 為 6,原子量為 12.011,其原子與上下左右相鄰的原子性質相似。表 2-1 中列出碳元素的物理與化學性質,其電子基本組態為 1s²2s²2p², 內部為 1s² 軌域含兩個鍵結力很強的電子,因碳內部有除含鍵結力很 強的兩電子球狀 1s² 軌域之外並無其他軌域,對於 2s 和 2p 價鍵軌域 的混成有著很大的幫助。對於此種混成軌域,碳原子更容易的與其他 原子鍵結成鏈狀、環狀及各種形態的結構。由於碳元素在自然界中有 著極為豐富並有很強的結合能力,因此國際純化學與應用化學聯合會 (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC)於 1961 年 將其定為統一原子量的標準,以¹²C 為基準,將一個 ¹²C 原子質量的 1/12 定為原子質量單位,由各元素的原子質量與 ¹²C 原子質量的比來 定義其它元素之原子量。

因此碳是週期表所有元素中唯一能形成更多價鍵的原子,且只有 碳才能形成多結構數之元素。因此,碳原子的最外層電子與鍵結相當 有關,碳碳彼此間成鍵的距離最小,沒有相互排斥的孤電子對,因而 碳擁有有特別大的鍵結能。

2.1.2 碳原子混成軌域

碳材料的另一特徵是π軌域的電子在石墨之類的π電子物質中擁 有著特殊的作用。當碳原子 spⁿ(n≦3)混成時,n+1 個電子屬於混成的 σ 軌域,而剩下未混成的 4-(n+1)個 2p 原子軌域的電子形成π軌域 [13]。σ 電子則是在原子和原子間結合軸的行進方向來分佈,鍵結能 力較大;π電子則是在原子和原子結合軸的垂直方向展開,其鍵結力 一般來說並不大。

π電子能在其內部及表面形成的非定域共軛系統(conjugate system)內進行自由運形成π電子雲(electron cloud)。π電子之有效質量小但本體能量卻很高,在一維及二維分布的π電子中呈現出超極化 性和高移動速度現象,且其提供的最高佔據分子軌道(Highest Occupied Molecular Orbital, HOMO)能量也相對較高。

一般來說,π電子對光、電、磁等物理量非常敏感,共軛高分子
 (conjugate polymer)中π電子對光、電、磁等外在物理刺激比半導體材
 料反應明顯較快。π電子在不同物質的物性方面有著決定性的作用,
 尤其以碳鍵的特性,能藉由π鍵所形成的多重鍵來作為主要特徵。
 (1) sp³ 混成軌域

原子核位在原子之中心,在正四面體頂點各有一個電子,電子並 不會固定於一處,在如圖 2-1(a)的網點部份之區塊內移動,稱為電子 雲。而在四個方向上各有電子雲,此種碳原子一般稱之為四方碳。相 同電子配置的相鄰碳原子接近時,某一電子雲之間如圖 2-1(b)產生重 疊的情況時,經過形成該電子雲的電子結合兩個碳原子,此種共價鍵 稱為 σ (sigma)結合。而在有 sp³ 混成軌道的多碳原子集合時,會形成 如圖 2-2(a)立體的碳結構,此即為鑽石的結晶。

若發生4個電子雲中有2個與氫原子結合,而其餘2個與碳結

合,此時因氫與其他原子結合的能力,如圖 2-2(b),碳原子將會形成 鋸齒狀結合而成長鏈,若其達到一定長度時,則會形成聚乙烯(PE); 長度較短時,則依其個數而成各種不同的 paraffin 類,其中脂肪族化 合物為代表性的有機物。

(2) sp² 混成軌域

sp²混成的碳原子形成為二維的平面石墨結構,而無定形碳則是 無序的三維,其中包含了有sp²混成也有sp³混成的碳原子。材料的4 個電子中,有3個如圖2-3(a)的塗黑部份所示,在平面內且各離120度 的方向形成電子雲,剩餘的一個在該平面之上下形成以空白所示的啞 鈴形電子雲。由於是在同一平面內的3個電子雲結合,因此這樣的碳 原子我們稱它為三方碳。三方碳如圖2-3(b)所示結構結合時,以碳原 子在六角形頂點的配位最常見,可擴展成碳原子排成六角形蜂巢形的 平面。此種規則的重合成層狀之平面如圖2-4(a)者稱為石墨,為碳結 晶中一種代表性的晶型。

在平面上下形成啞鈴形的電子雲稱為π電子,會與其所結合周遭 所有碳原子之π電子雲重疊或互斥;π電子間形成類似共價鍵的結合或 斷裂。由於π電子會對周圍存在所有碳原子以同樣方式進行結合,是 故電子雲的狀態迴異於典型的共價鍵,而是有類似金屬鍵之電子狀態 的行為如圖2-4(b),我們稱此類型結合為π鍵結合。倘若一般的共價鍵 (σ鍵)與π鍵結合,則稱之為雙鍵;而像鑽石之單純的σ鍵結合則稱為 單鍵。結合強度則以雙鍵的結合略強於單鍵,碳原子彼此間的距離也 稍近。若考慮形成石墨結晶的六圓環網狀平面的電子狀態,如圖2-5 有參與在平面內鍵結,則會形成六角形結構之σ鍵的固定電子及沿該 平面之上下且在結構上自由度相當大的π電子。

藉由重疊此型態的面,沿著該平面的方向,則可藉由π電子的運

動來產生導電性,面與面之間則不會有特別的化學鍵,僅僅是普通的 分子間彼此之引力,其力遠弱於化學鍵,且層與層之間極易分離。常 見的天然石墨或人造石墨具有不錯的潤滑性,也是肇因於此層部發生 滑動而帶有潤滑性。若上下面的π電子雲只有輕微重疊,在垂直面的 方向,導電性則不會像在平行面的方向那麼大。平行面方向之電阻約 在0.00004~0.0000752Ω·cm,垂直方向則為0.1~0.5Ω·cm[14]。 其熱傳導度則是平行方向相當於鋁,垂直方向卻為黃銅的1/5。其最 顯著的是熱膨脹率,在平行面方向極小;垂直面方向則大100倍以上。

石墨結晶最明顯的特色在此層狀構造與π電子的存在;因π電子在 平面上可繞動且可吸收各種波長的光,所以碳不透明而是呈黑色。但 鑽石也是碳的型態之一,卻呈透明狀,則是因其結構中不存在π電子。 另一說法是因為最易取得電子的氟作用時,氟原子與此π電子結合, 使的碳原子彼此間形成共價鍵。所以本來為sp²混成的碳,變為與鑽 石相同的sp³混成而形成透明狀。

即使是 sp² 混成結合的碳,若鍵結之原子不全為碳原子,而有氫 原子介入,則如圖 2-6 所示會成為六角形周圍各有一個氫的苯;也可 能形成兩個六角形的萘或二酚等形式。此時的碳與碳的結合形式近似 石墨,為 σ 與 π 結合形成的雙鍵。藉此雙鍵,六個碳原子配置成六角 形構造而成為的化合物稱為芳香族化合物。

(3) sp 混成軌域

在sp混成中兩個σ鍵僅形成一維的鏈狀結構,在1960年由前蘇聯 科學家發現,後來鑑定出隕石中也有此結構,可經由物理和化學方法 來製備及合成[15-18]。如圖 2-7,其中兩個電子以原子核為中心,在 一直線上的反相對側形成電子雲,利用此電子雲與其他原子進行結 合。而剩餘的兩個電子則在垂直σ鍵的平面中形成與sp²軌域相似的二

組π電子雲,此種碳原子稱為二方碳。此時如圖2-8碳互成直線配列, 一個σ鍵與兩個π鍵重疊後形成三鍵(三重結合),但此種鍵結並非一般 碳材料的主要結合模式。但此種結合是形成碳時的過渡階段。

spⁿ混成軌域不僅確立了碳基分子的空間結構,也影響了碳基固 體的立體構造。碳原子的結合方式基本上可分為以上三種混成軌道的 方式,分別依其鍵結構造的不同可以產生如直線、石墨、鑽石形等。 若其任一結合方式的有機物在大氣壓力下漸生溫度,則會形成三方碳 之配列的芳香族構造,而聚集愈多相同的六角形芳香族時構造就愈安 定。是故芳香族化合物及脂肪族化合物在常壓升溫時,會逐漸變成黑 色的石墨構造。

2.1.3 碳材料構造

圖2-9(a)為一理想的石墨結晶構造,層間的間距為0.335 nm,碳 原子之間的距離為0.142 nm,第一層與第二層完全相同,但位置稍偏 移;而偏移方式也有規則可循,即第三層與第一層再完全重疊。每隔 一層就有完全相同的面,此構造稱為ABAB構造,這是最典型的石墨 構造。但若六圓環網狀平面的廣度不夠直徑0.1~1 µm時,則不易有 如此理想的構造。即數萬個以上的碳原子須取整齊的六圓環構造而成 平面,而當平面廣度較小或平面中亂層時,全體的構造也會紊亂,而 亂層結構即是其結果。亂層構造是平面間約略平行,平均之間隔距離 稍遠,而且加減有分布不均勻的現象。同時,第一層與第二層,或其 以下的面如圖2-9(b)在左右方向胡亂偏移。偏離理想石墨構造的程度 因面的廣度、面內紊亂情形、面周邊狀態等的影響而稍有不同,焦炭 等產物可視為以此種亂層構造為主體的碳材料。

理想的石墨構造、亂層構造及三次元構造為碳材料的三種基本構

造類型,只有石墨才是單結晶的碳材料,但大部份碳材料是以前三種 構造混合而成。

由三方碳結合成六角形的構造很耐熱及機械力,以此結合而形成 緻密的平面時,面積愈廣則強度愈強。其中有類似金屬的導電性質, 是因為三方碳結構中擁有π電子,而相當於陶瓷的耐熱性及耐蝕性則 是由於六角形構造的強度,是故三方碳的六角形架構對碳材的強度與 安定性有很大的影響。下面將介紹幾種碳元素與生俱來的優秀性質: (1) 耐熱

以往超過1000℃的高溫耐熱材料主要是應用陶瓷材料,陶瓷在 空氣中不燃,而在空氣中會燃燒的碳則被認為無耐熱性,但耐熱性是 加熱時變形、熔化、分解的性質,不同於易燃性。碳材在無氧的狀態 下非常安定,在常壓下,約在3300℃昇華,在100氣壓以上的壓力 下3700℃以上才會熔融,除了碳化鉿在4000℃熔融外,幾乎無耐熱 性勝過碳的材料。

(2) 易導電

電傳導性會因為碳的構造而有相當大的變化,愈接近石墨構造 時,π電子愈容易動,電阻則愈小。碳材固有電阻值的範圍從半導體 Si、Ge 到金屬中電阻最大的鉍、水銀,範圍相當廣,導電性也是碳 構造的指標之一。

(3) 易導熱

與導電性一樣,導熱性也跟碳的構造有關,熱不只是藉由π電子 的移動,也會因為碳整體構造的振動而傳遞,電子越容易傳導的整齊 架構,也越容易振動傳熱。在沿著石墨構造之碳材面的方向有鋁或黃 銅的導熱度,但在垂直的方向則較不易導熱。

(4) 輕

石墨結晶的密度為 2.266 g / ml,約為鐵(7.86 g / ml)的 1/3 與銅 (8.93 g / ml)的 1/4,而一般碳材比石墨結晶更輕(約為 1.4~1.8 g / ml),碳材由於輕,所以很適合用於航天及太空科學中。

2.1.4 碳質材料應用

碳材料的發展歷史已經非常的久遠,例如碳纖維(carbon fiber)、 碳鬚晶(carbon whisker)、碳的同素異形體等,它們是類似石墨 (graphite-like)的多晶體結構。在早期,美國發明家愛迪生(Thomas A. Edison)所製作的電燈泡,首先使用碳纖維製的燈絲。到了1950 年代 則應用碳纖維於太空及航天工業的強化材料上。到了1957 年代最早 利用碳氫化合物為原料並配合過渡金屬當觸媒,成功製造出碳纖維。

由以上的敘述已知,因碳元素亦具有 sp³、sp² 與 sp 的鍵結 方式,使得碳元素在不同的條件下,經由原子重新排列組合後可形成 具晶形或非晶形的結構;另外與其元素結合後,碳元素亦可在空間中 有不同的排列組合而形成一維、二維、三維的空閒結構,是以碳元素 所形成的應用材料堪稱眾多。諸如:石墨(Graphite)、鑽石(Diamond)、 碳纖維(Carbon Fiber)、碳六+(C₆₀)、奈米碳管(Carbon Nanotubes) 等,還有其它相關應用材料和我們生活息息相關,在研究領域內都具 有應用價值,本文以下將簡略的列出相關碳質材料所應用的範圍。

(1) 石墨 (Graphite)

碳材料一般是由規則排列之物質與不規則排列之物質相互混合 而成的,其性質與元素排列規則與否有甚大之關係。石墨之主要部分 為較規則之結構,當體積小時,通常有一完美之石墨晶格;但當體 積增加時,會因缺陷、傾斜及異性原子存在而破壞其規則性,成為很 不規則之結構。真正單晶的天然石墨具有很高之結晶性且規則排列;

而大部份具有很高規則性排列之石墨,幾乎大都是合成裂解而來的。 所有石墨在其內部結構均有缺陷,研究其缺陷原因,則有助於了解氧 化反應的機構; 適度氧化能用來顯示碳結構內部缺陷之存在,這些 情況可藉由電子顯微鏡偵測出來。石墨的碳原子與碳原子間是由σ 鍵 與π 鍵所組成之六角形 2D 結構,層與層之間由微弱之凡得瓦力所結 合在一起。將石墨上下層滑動所需之能量甚低,而使得石墨變成一種 軟質的材料,因而常被用來當做潤滑劑。

(2) 鑽石 (Diamond)

碳的兩種規則結構(同素異形體)為石墨及金剛石。金剛石俗稱鑽 石。在常溫及常壓下,石墨是相當穩定的,而C(石墨)→C(金剛石)須 ΔH=2.1kJ/mole;從材料動力學的論觀點,此平衡式的改變,在室溫 下是相當緩慢的,因為石墨需要打斷甚多之σ鍵才能轉變為鑽石結 構。

金剛石是由o 鏈所構成之規則3D 結構,非常堅硬且安定,是目前最堅硬之物質。在室溫及壓力大於60 GPa 時,其穩定性大於石墨, 密度(3.51 g/cm3)亦比石墨(2.25 g/cm3)為高。由於金剛石之晶格結構,其鏈結電子被固定在兩原子間,致使金剛石之導電性甚差。

(3) 碳黑 (Carbon Black)

碳黑如圖 2-10,是在工業上製造具膠質性之碳材料。平時以球形 或 10-1000 nm 大小之熔融集合體存在,碳黑結構規則性隨著製造方 法而改變。一般而言,其碳層之排列與球體表面平行,在製備奈米碳 管的過程中,常會有碳黑伴隨產生(針對利用 arc-discharge 的方式製 備者)。

碳黑已廣泛被應用當作填充物,作為修正其機械性貿、導電度、 光學性質的相關材料之用途。工業上會依據不同的用途製備碳黑,如

具有多角環(polygonal)規則及不規則的碳黑;包含有中空的 core,合成的過程主要是供給熱能的方式(約 3000 ℃)裂解碳氫化合物氣體,以提高產率。鑑定則是使用電子顯微觀察其石墨層 (graphenelayer)。 實驗室製備碳黑的方法則是利用雷射蒸發(laser ablation)石墨棒或利 用二氧化碳雷射(CO2 laser)裂解含有乙炔(C2H2)或乙烯(C2H4)等碳 氫化合物氣體,在室溫的條件下,混合少量的觸媒化合物 Fe(CO)5 進 行裂解反應。就微觀的角度而言,局部反應是相當高溫的,但巨觀的 外在環境條件卻是室溫,而且不會有碳氫化合物裂解沈積於反應器壁 上。

(4) 碳六十 (C60)

碳六十又稱富勒烯 (Fullerene),亦可稱之為巴克球(Buckyball), 為繼金剛石和石墨之後發現的第三種碳元素的晶體型態。1985 年 Kroto 等人[15],由質譜 720 m/z 譜線推論,有 In 對稱的碳六十如圖 2-11 存在。這個由六十個碳,具三十二個面的分子,其中有十二個 五元環,二十個六元環及三十個雙鍵所組成的類似足球體。直徑約為 7Å,在 190-410 nm 電子吸收光譜中有很強的吸收,含碳原子數愈 多的富勒烯,其混成參數越接近石墨的 sp2。接著 Ajie 等人,在 1990 年報導可大量製造碳六十的方法,科學家便進行了許多有關碳六十的 基本物理及化學性質研究。而富勒烯是由碳原子組成,碳原子本身具 有導電性,而 C60 分子的導電性優於銅,重量只有銅的六分之一,一 個巴克球分子相當於一奈米,可謂極微小,它的導電性來自奇特的分 子結構並非靠其他原子。

富勒烯是一種堅硬的材質,它的硬度超過鑽石,它能導電且導電 性勝於銅, 朝度是鋼的100倍它將帶動人類未來材質的革命。

(5) 碳纖維 (Carbon Fiber)

碳纖維圖 2-12 是纖維內包含有 92% 碳成份的纖維。原本碳纖維 有兩個主要來源,一為聚丙烯氰(polyacrylonitrile)簡稱 PAN;另一為 中間體瀝青(mesophase pitch)。而在 1989 年又有以氣相成長碳纖維 (vapor growth carbonfiber)法被發展出來,此法可製備短而不連續的碳 纖維。

碳纖維除了當燈絲材料外,其第二個應用是在航空工業上,用來 強化複合材料。這是因為碳纖維具有機械特性強、導電性佳,質量輕 的特色;所以高強度、高軔度與輕質量之碳纖維在高分子複合材料中 是主要的強化成分。同樣的,碳纖維亦可強化脆性材料,像陶瓷與耐 高溫之複合材料等。碳/碳複合材料在適宜的防氧化措施下,能長期 暴露在 2500°C 以上的高溫而無損於其複合材料之強度,故碳/碳複合 材料在航太材料方面之應用是相當令人矚目的。

2.2 奈米碳管

2.2.1 奈米碳管簡介

奈米碳管在 1991 年被正式發現前,就已被一些研究人員看到甚 至可能被製造出來,而由圖 2-13 也可清楚的知道碳素家族成員的面 貌。由於當時科技發展的侷限,且受限於檢測儀器的解析度問題,特 別是針對奈米碳管和富勒烯這個領域尚未有深入的了解,是以並未意 識到奈米碳管可能也是碳一種新的重要型態。

奈米碳管的發現在 1991 年時由日本電氣公司(NEC)的電子顯微 鏡專家飯島澄男(S.Iijima)博士在一次電弧發光放電的實驗中發現有 黑色粉末的產物。一開始,飯島澄男博士利用高解析度透射電子顯微 鏡(High Resolution Tramission Electron Microscope, HRTEM)仔細研究 由電弧蒸發法所產出的碳黑。然而從電弧蒸發箱的壁上收集的碳黑似 乎都是無定形碳,很少帶有明顯且正常範圍的結構。後來飯島澄男博 士放棄了對碳黑的篩選,轉而觀察電弧蒸發後在石墨陰極(graphite cathode)上形成的硬質沉積物,在高解析度電子顯微鏡下觀察發現陰 極碳黑中有一些針狀物,由直徑 4~30nm、長約 1um、2~50 個同心管 構成。該結構首先在 1991 年一次會議上報導,隨即在自然雜誌(Nature) 上發表[2]。

1992 年由 T. W. Ebbesen 與 P. M. Ajavan [20] 發表了合成純度更高 與可達克量級奈米碳管的製備方法,他們使用電弧放電法並導入適當 的氦氣,發現可改善奈米碳管的生成量,也促成了許多學者對奈米碳 管的研究。在 1991 年由 lijima 博士所描述的奈米碳管由至少兩層所 組成,稱之為多壁奈米碳管(Multi Wall Carbon Nanotubes, MWCNTs) 如圖 2-14 所示。1993 年 Iijima 團隊[3]與 D.S. Bethune 團隊[21]分別 用鐵(Fe)和鈷(Co) 摻雜在石墨電極中,分別成功的合成了單壁奈米碳 管(Single Wall Carbon Nanotubes, SWCNTs),如圖 2-15。這是非常重 大的突破,因為 SWCNTs 是在研究者有目的而製得,而 MWCNTs 是 在烴類氣相沉積製碳絲時發現,SWCNTs 是以前從未有過,且具有更 佳理想的特性。而在 1995 年 T. Guo [22] 團隊用雷射照射含有鎳和鈷 的碳複合靶材,同樣也成功製備出 SWCNTs。1996 年 A. Thess [23] 等 人使用雙脈衝雷射法照射含有鎳與鈷靶材,製得由 SWCNTs 形成的 管束,此方法可以提高得到管徑特別均勻的 SWCNTs, A. Thess 首次 以繩(ropes)來形容這一管束。下一節將介紹幾種常用於製造奈米碳管 的方法。

由於奈米碳管的發現引發了各界對奈米碳管的研究熱潮,直至 1993年日本NEC與與美國IBM幾乎同時分別成功地以電弧放電法合

成單層奈米碳管。整個學術產業界無不積極的對奈米碳管做進一步的 研究與分析,時至現在也有相當的成果發表在各大期刊文獻中。

然而,對於單根奈米碳管的研究著實豐富,藉由相關文獻資料也 可得知奈米碳管各種優異特性。但若要把奈米尺寸的材料放大到巨觀 的世界來加以運用,則需要藉由一新穎製程技術來將微觀的奈米粉末 聚集累積而成塊材的型態來呈現。

2.2.2 奈米碳管的製備

自從 1991 年飯島澄男博士發現奈米碳管後,由於其具有許多優 異的特性,使得全球各界無不投入對奈米碳管的研究,因此也產生了 許多合成奈米碳管的製備方法,目前較常見的有以下幾種方法,分別 是電弧放電法(Arc-discharge method)[20-21]、雷射剝離法(Laser Ablation)及及各種利用催化劑熱裂解(Catalytic Pyrolysis)的化學氣相 沈積法(Chemical Vapor Deposition, CVD),包括熱裂解化學氣相沉積 法(Thermal CVD)[24-27]及電漿輔助化學氣相沈積法(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, PECVD)[28-29]等,另外較特別 的有低溫電解法(electrolysis)[30]及低溫電弧放電法[31]等。以上所 述方式的基本合成原理都是使用含碳的物質作為碳的來源,再利用不 同的外加能量使得碳原子重新排列,進而形成奈米碳管結構。而 MWCNTs 與 SWCNTs 合成相比,影響 MWCNTs 合成的因素較少, 更利於控制,將於底下介紹幾種合成奈米碳管的方法。

(1) 電弧放電法(Arc Discharge Method)

電弧放電法是一種氣體放電(gas discharge)現象,在一定條件下讓 兩電極間的氣體導電,是個將電能轉化為熱能及光能的過程。電弧放 電法不僅可以製造 MWCNTs,還可以製造 SWCNTs,不同之處在於 合成 SWCNTs 時必須使用催化劑。首先在腔體的兩端分別置入純石 墨棒作為正、負極,再通入相對應之直流驅動電壓及電流,最後導入 惰性氣體(Ar、He),並維持系統內穩定的壓力(torr),裝置架構如 圖 2-16 所示,當兩電極約在 1~2 mm 時,兩極間產生一高溫的電弧, 陽極石墨棒於高溫下蒸發的碳分子形成氣體狀之碳原子,並將帶正電 荷的碳原子藉由惰性氣體與電流傳遞沉積至陰極石墨棒表面,使分解 的碳原子再重新組合,冷卻後的產物通常會包含非晶質碳、奈米金屬 顆粒、石墨微粒及煤灰等雜質。通常以此方法製備奈米碳管時,會在 陽極石墨棒中添加過渡金屬顆粒作為催化劑,如鐵、鈷、鎳等。由於 產物複雜,因此還須要純化。其優點在於設備成本便宜(相對於其他 製備方法),及所成長之奈米碳管結晶性高且筆直,缺點是生產效率 低,且對碳管的管徑及管長控制不佳,而通常沉積物含有 C60 衍生 物(fullerenes)或其他非晶質碳,造成產物相當的複雜。還得面臨難度 極高的純化問題,才能得到具有實用價值的奈米碳管。

另外此方法對於管徑及管長的控制不佳,且奈米碳管管壁屬於多 層。電弧放電法也可以將催化劑掺雜於石墨電極中,催化劑揮發後即 參與氣相化學反應;在催化劑作用下,此方法沈積的產物類型相當豐 富。根據 Y. Saito 的研究發現[33],產物有包含碳包裹的金屬奈米顆 粒(wrapped nanoparticle)、輻射狀單層奈米碳管、竹節狀奈米碳管以 及奈米鏈狀物(nanochains)。

(2) 雷射蒸發法(Laser Ablation Vaporization Method) [22-23]

又稱為雷射氣化法(laser vaporization method),此方法是由 T. Guo 團隊提出,是將含有鈷和鎳的石墨靶材(graphite target)置入於石英管 中,在 500 torr 的惰性氣體氫氣(Ar)環境中,加熱至 1200 ℃,使內部 石英管均溫後,利用釹釔鋁高能雷射(Nd:YAG laser)波長 532 nm 的脈

衝雷射激發含有催化劑的石墨靶材,石墨受熱蒸發,而隨著高溫區域 惰性氣體的流動,流經1200°C的石英管,被帶至末端水冷卻的銅收 集器上沉積,設備示意圖如圖 2-17 所示。T. Guo[22]等研究團隊也指 出,當使用的催化劑種類改變時,奈米碳管的產量會有很大的變化, 以 Ni/Co或 Co/Pt 合金作為催化劑可獲得較高產量的 SWCNTs,以 Ni/Pt 或 Co/Cu 合金為催化劑則產量較低,若以 Cu 當作催化劑時則無 碳管產生,而是有半球形帽狀物產出。由以上描述可知,當催化劑為 單一純金屬時,其單壁奈米碳管的產量遠低於合金時的催化劑,其幅 度高達 10~100 倍左右。此方法特點在於生產設備成本高,但能獲得 高產量及結晶性良好的奈米碳管,且 SWCNTs 會呈束狀排列,此束 狀排列有利於實用與研究。

使用電弧放電法及雷射蒸發法兩種方法都有一個共同的缺點,即 奈米碳管在氣相中成長,增加了收集與成長控制的難度,即使有觸媒 的參與,也因氣相碳源分佈不均,導致控制成長不易。有鑑於此,許 多研究團隊便開始發展以催化劑熱裂解化學氣相沉積法(thermal CVD)成長奈米碳管。因化學氣相沉積法之發展項目眾多,下面將簡 單介紹幾種常見之氣相沉積法。

(3) 化學氣相沉積法(Chemical Vapor Deposition) [34-36]

化學氣相沉積法最早於 1993 年 M. J. Yacaman[34]等人發表,隨 即在 1995 年 Yudasaka[35]等人也利用 CVD 的方式成功的製備出了多 壁奈米碳管(MWCNTs); 1996 年 Dai 等人[36]更利用 CVD 成功的發 展出單壁奈米碳管的技術。M. J. Yacaman 研究團隊藉由乙炔(C₂H₂) 為碳源,用鐵當作催化劑,以此法製造出奈米碳管,設備示意圖如圖 2-18 所示。其原理在於高溫使得碳熱裂解以及奈米級金屬催化劑幫 助奈米碳管的成長,此方法是在沉積基板(如 Silicon wafer)上利用濺 鍍(sputtering)或塗佈(coating)等方式,均匀的鍍上催化劑(Fe、Co、Ni 與 Mo 等離子或其合金),又有催化劑化學氣相沉積法之稱(Catalytic Chemical Vapor Deposition, CCVD)。之後將含有催化劑沉積基板放入 高溫爐後在低壓下加熱經過瑕燒使催化劑成為奈米級顆粒,隨後通入 含碳的碳氫化合物氣體(CH4、C2H2、CO等)及惰性氣體(Ar、He等), 當高溫爐到達可將碳氫化合物分解溫度時(大約 500~1100℃),碳氫 化合物會分解為碳原子及氫氣,氫氣會隨著惰性氣體排出高溫爐外, 而碳原子會與催化劑 Fe、Co、Ni 等離子結合形成奈米碳管沉積在基 板上。

由化學氣相沉積法所製備之奈米碳管具有純度高、大面積且垂直 排列整齊、易控制成長位置與密度,也因為其具備其它製程所沒有的 優點,所以目前製造奈米碳管大多都皆採用化學氣相沉積法來實行。 如果能再配合電漿製程之條件,將可提高奈米碳管的可控制性與再生 性,且能大幅降低實驗製程之溫度。

(4) 電漿輔助化學氣相沉積法

(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposited) PECVD

法國 T.M. Minea 等學者[38]於 2005 年利用 PECVD 在低壓高密度 的電漿下成長奈米碳管,並研究氧氣的通入對於成長奈米碳管的影響 程度。電漿輔助化學氣相沈積法的原理與熱裂解化學氣相沉積法類 似,其設備示意圖如圖 2-19 所示。但電漿輔助化學氣相沉積法,則 是利用電漿提供熱源。此外,電漿反應可有效分解氣相碳源,進一步 提高成長效率。Z. F. Ren 等人以直流電漿(Dc Plasma)加上熱燈絲在 666℃下分解乙炔與氨氣混合氣[28],並藉由觸媒成長出大面積整齊 排列的奈米碳管;C. Bower 等人,則利用微波電漿(microwave plasma) 成長整齊排列的奈米碳管[29],更進一步證明電場效應有助於奈米碳 2.2.3 奈米碳管的結構

由圖2-20可以知道奈米碳管(CNTs)的每一層都可以看成是捲曲 而成的中空管狀之石墨烯(graphene),但是依管軸捲曲程度的不同, 而有著不同的螺旋向量,其基本結構參數可透過石墨烯映射到圓柱 的過程來進行分析。如表2-2所示可以利用螺旋向量C_h = na₁ + ma₂(chiral vector) [39]表示之,其中a₁、a₂為單位向量。

1992年Hamada[40]、Mintmire[41]分別推測出奈米碳管的導電性 與其結構密切相關,指出不同直徑與螺旋角度的奈米碳管可能為導體 或半導體。奈米碳管的許多性質與螺旋向量有相當大的關係,不同的 螺旋向量具有不同的導電性質。

奈米碳管的結構及性質,依據奈米碳管中碳六邊形沿管軸的偏向 (rientation)以及奈米碳管圓周C-C鍵的形狀,可以分成三種結構,如 圖2-21所示:

(一)當螺旋角θ為30°時,m=n,(n,n)則稱為扶手型(armchair)奈米碳管,因為奈米碳管之週期向量沿C-C鍵的形狀呈現扶手椅狀,故稱之為armchair。這種奈米碳管的的結構皆為金屬,沒有能隙(energy gap)。
(二)當螺旋角θ為0°時,若m=0,(n,0)則稱為鋸齒型(zigzag)奈米碳管, 奈米碳管其週期向量沿C-C鍵的形狀呈現一鋸齒狀曲折之線條,故稱 之為zigazg。

(三)其它(n,m)之各種不同組合,則稱螺旋型(chiral)奈米碳管。
以下將會簡介單壁奈米碳管(SWCNTs)與多壁奈米碳管(MWCNTs)的
基本結構。

SWCNTs

SWCNTs僅包含一層的石墨烯(graphene),直徑為1~3nm,直徑大 於3nm時單壁奈米碳管就不穩定。SWCNTs依結構可為金屬性或半導 體性,有三分之一SWCNTs是金屬性,而其餘三分之二為半導體。 Jeroen W. G. Wildoer 等學者於1998年提出[42],當n-m=3L(L為整數) 時,SWCNTs具有導體的特性;若n-m≠3L時,則呈現半導體特性,其 energy gap趨近於0,與奈米碳管之直徑成反比。由於螺旋角度可以看 成石墨烯映射到圓柱體上,所以在映射的過程中會出現夾角,導致奈 米碳管中的網格會產生螺旋扭轉現象。鋸齒型、扶手椅型和螺旋型的 結構示意圖也如圖2-22所示。當單壁奈米碳管其六邊形網格和軸向的 夾角分別為0°或者30°時,奈米碳管之結構並不會產生螺旋之現象; 而在0°~30°之間其他角度的單壁奈米碳管,其網格會有螺旋現象的產 生,此種現象可分為左螺旋和右螺旋。

MWCNTs

透過高解析度穿透式電子顯微鏡(HRTEM)觀察 MWCNTs 可發 現,如圖 2-23 所示,其層數基本相同,且各層間距也一樣[44],因此 一般認為 MWCNTs 是類似同心圓柱之結構。而層與層之間距離約為 0.34 nm,則相鄰間的周長差為 2π×0.34 大約為 2.1 nm,一個六邊形 網格寬度為 0.246 nm,可算出相鄰兩層間差了九排的六邊形,相鄰層 間距離為 0.352 nm。如圖 2-24 所示,是由三層鋸齒型 CNTs 形成的 MWCNTs,黑線表示九個和十八個原子分別加到中間與最外層,和產 生 Shockley dislocation 相似,各層近似於 ABAB 堆積。MWCNTs 結 構比較複雜,除了直徑與螺旋角外,還須考慮管壁之間的距離以及不 同片層之間的六邊形排列。

2.2.4 奈米碳管的各種特性

奈米碳管是由碳原子中sp²混成為主,混合有sp³混成所建構成之 理想結構。碳以sp²鍵結,呈平面型結構,層與層之間以凡德瓦力作 用。除此之外,碳以sp³共價鍵鍵結方式,呈現立體結構。奈米碳管 可看成是片狀石墨烯捲成的圓筒,因此其必然具有石墨烯極優良的本 徵特性(intrinsic characteristics),如耐熱、耐腐蝕、耐熱衝擊、傳熱和 導電性好、高溫、機械性質高、有自潤滑性和生物相容(bio-compatible) 等一系列的各種優良特性。依據文獻整理[42]後指出,長度大於10nm 的奈米碳管其導熱係數(thermal conductivity)大於2800W/m·K,幾乎 和鑽石及藍寶石(sapphire)有相近的導熱能力。

一般單壁奈米碳管的直徑約0.4~2nm,多壁奈米碳管(Multi Wall Carbon Nanotubes, MWCNTs)的直徑也不超過50nm,長度則可達數微 米至數毫米,因具有很大的長徑比,是準一維(quasi one dimension) 的量子線。透過量子力學的觀點可以知道,碳管中碳原子在徑向被限 制在奈米尺寸以下時,其π電子將形成離散的量子化能階(quantized energy lebel)和束縛態波函數(bound stste wavefunction),進而產生量子 物理效應,對系統的物理及化學性質產生一系列不同的影響。同時, 封閉的拓墣形及不同的螺旋結構等因素導致的一系列獨特特徵,使奈 米碳管具有大量極為特殊的性質。藉由理論模型預測以及一些實驗結 果,已初步奠定了奈米碳管的物理基礎。目前還很難找到另一種研究 一維固態物理的理論模型,且無論單壁奈米碳管或多壁奈米碳管都有 相當的導電性,未來的應用前景令人期待。

2.2.4.1 奈米碳管的電學性質

在 1992 年時, N. Hamada[36]與 R. Satio[42] 推導出奈米碳管的 導電特性與其結構有極大的關係, 如直徑與螺旋角的差異將形成導體 或半導體性質。因為具有相當獨特的特性, 因此奈米碳管的電學也是

研究上的範疇之一,往後將可能應用在奈米電子元件上。

奈米碳管的電子具有彈道傳輸(ballistic transport)的傳導模式,當 自由電子通過碳管時,不會與雜質或聲子(phonon)發生碰撞產生散射 進而消耗能量,即為自由電子在運輸過程中沒有能量的損耗。

研究奈米碳管的電阻發現了電子在傳輸過程中存在著量子效應, 即電導為量子化(quantization),當導體的長度小於電子平均自由徑 (mean free path)時,電子傳輸是彈道式(ballastic)的,其特性是在導體 中不會有能量損耗,而在普通導體中電子運動與晶格碰撞將會產生熱 能造成損耗。S. Frank [47] 等人將電弧放電法製造的 MWCNTs 混合, 獲得直徑 50 µm,長度1 mm 的纖維(fiber)結構,再將其固定在金線 上之後,浸入含有水銀並可加熱的容器內,再加以控制進入水銀的深 度。實驗裝置如圖 2-25(a)所示,當 MWCNTs 浸入水銀後將形成一電 路,電路中電流將隨奈米碳管在水銀中不同位置而改變,但最後的實 驗結果發現奈米碳管的電導不隨著在水銀中的位置改變而有所變 化,而是不連續的跳躍式,這與理論推倒的量子導體結果吻合。圖 2-25(b), 奈米碳管以固定速度進入和離開水銀的電導, 週期為2秒, 進入水銀後,電導由O跳躍至1,然而進入水銀2mm處時,電導保 持不變,然後往反向移動2mm,電導恢復原始值,如圖 2-25(c),如 此重覆此過程。電導為常數值是屬於彈道傳輸特性而不屬於古典導體 特性,從實驗中即可得知電子在奈米碳管中的運輸過程是量子化的。 實驗中另發現在較高的電壓(6V)及長時間之下可穩定存在,而其對應 電流密度大於10⁷A·cm⁻²,在古典導體的範疇中,在此一電流下之 功率損耗的熱量將高達 20000 K 的高溫,因為奈米碳管具有量子傳輸 的特性,才能使奈米碳管在高電壓下仍然可穩定存在著。

其實早在 1992 年學者 Ebbesen 與 Ajayan [20] 便對其所製得的

MWCNTs 及雜質的原始電極樣品進行基本電性測量,所量得的電導 為 100 S/cm, 電阻率相當於 100 $\mu\Omega \cdot m$, 電阻率比高定向性石墨與碳 纖維都還來的高,可能的原因是因為奈米碳管之間的接觸電阻 (contact resistance)較大,而量測樣品中存在的奈米顆粒與許多雜質也 會使得電阻增大。最早量測單根 MWCNTs 的電阻是在 1996 年的 L. Langer 等人[48],將電弧法製造的 MWCNTs 分佈在二氧化矽 wafer 上,並在 wafer 上覆上一層金薄膜,而金線條就會成為連接多根 MWCNTs 的電極。由於奈米碳管分散的隨機性,必定可找到橫跨在 兩根金線陣列上的 MWCNTs,因此找到一根奈米碳管直徑為 20 nm, 兩電極接觸點相距為 800 nm, 在沒有磁場的條件下對其進行量測, 研究發現其電阻與溫度有關,當溫度 T ≤ 30 mK 時,電阻基本上保 持不變,溫度若大於1K時,隨著溫度上升而電阻下降。在有施加磁 場的情況下,電阻也與磁場有關,磁場施加垂直於奈米碳管軸向時, 在各個溫度電阻均減小,顯示奈米碳管具有負磁阻(negative magneto resistance)之特性。在低溫條件下,磁阻隨著磁場強度週期性的變化, 此一現象稱為 Aharonov - Bohm 效應(A - B 效應)。

若在石墨中加入鉀(K)等鹼金屬或溴(Br)等滷素形成插層化合物 (intercalation compound),可降低石墨的電阻,而 Fullerene 也有類似 的現象,如 C60 加入鹼金屬後在 30 K 發現原本不是超導體的 C60 出 現了超導的現象[9]。奈米碳管具有和石墨與 C60 相似的碳結構,經 由摻雜,可出現將近超導的物理現象。R.S.Lee 研究團隊[49]使用雷 射蒸發法得到的 SWCNTs 束,對其使用 Br 及 K 蒸氣進行摻雜,在室 溫之下電阻率下降為僅有原始值的 1/30,並且擁有正溫度係數的關 係,推論可能是因為摻入後,由於自由電子密度增加,電導和熱導也 增加。另外對奈米碳管摻雜 Si[50]或 B[51]進而改變了其費米能階

(Fermi level),使其運輸過程中的電子和聲子散射發生改變,引起電阻的改變。

2.2.4.2 奈米碳管的磁學性質

碳相關材料的磁化係數如圖2-26[52],可以看出奈米碳管具有負 磁阻,當磁場垂直於碳管軸向,可形成穿過導電帶和價電帶的Landu 帶,而使Fermi level附近的電子態密度上升,具有負磁阻特性,若平 行於磁場,則Fermi level附近的電子帶結構將以磁通量(magnetic flux) 為函數出現週期性變化,即所謂的A-B效應。奈米碳管在磁場中會 出現A-B效應[48], A-B效應主要是由Y. Aharonov與D. Bohm在1959 年提出[53] ,即電子運動的空間之中,不論存在電磁場與否,電子波 函數都會受電磁勢(potential)的影響。文中結論提出,在量子理論中, 電磁勢比古典電磁理論中的電場與磁場強度更有意義。A-B效應隔 年被R.G. Chambers以實驗證實[54],由於電子波長極短,故所能限 制磁場的區域很小,實驗中使用的螺旋管半徑必須要很小,長度還要 無限長,條件很困難,因此對此實驗的可靠性有很大的影響。直到1986 年日本方面利用超導材料將磁場遮蔽後[55],所驗證出的A-B效應, 才被廣為接受。Z.K. Tang等人[56]在20 K下量測,於zeolite晶體 AIPO₄-5中成長的直徑為0.4 nm SWCNTs,首次發現單根SWCNTs具有 超導相關特性如Meissner effect、superconducting gap與supercurrent。 而I. Takesue等人[57]研究MWCNTs也發現其具有相關超導性質。

在奈米碳管中,AB效應的物理意義指藉由磁場的變化可以改變 石墨烯能帶在任意處截斷之邊界條件,改變奈米碳管的的電子結構, 進而出現金屬性奈米碳管-半導體性-金屬的轉變。 2.2.4.3 奈米碳管的光學性質

奈米碳管相關基本物性量測至今已累積不少的研究成果,而研究

的領域不外乎對於電學、磁學的相關量測,而相對電、磁方面的研究 而言, 奈米碳管對於光學的相關特性研究則很少見到。就現今已有的 研究指出, 奈米碳管從紅外光到可見光的大波段下,都有一定的吸波 特性。 R. Saito等人[58-65]的研究結果發現,單層奈米碳管的電性介 於金屬與半導體之間;原因是由不同直徑 (diameter)與螺旋性 (chirality)所造成, 而這樣的結果也與J. W. G. Wilder等人[42]及T. W. Odom 等人[66]的研究結果相符。而R. Saito 等人及J. W. G. Wilder 等 人,還分別以不同的方法求出半導體特性的單層奈米碳管,其能帶差 (Eg)與管徑(dt)的關係。在此引用J. W.G. Wilder 等人的結果, 其關係 如(2-1)式:

$Eg = 2y_0 a_{c-c}/dt$

(2-1)

其中 y。為 C-C 之 tight bonding overlap energy $(2.7 \pm 0.1 \text{ eV})$,而 $a_{cc} = 0.142 \text{nm}$ 。此關係式指出,當半導體型之單層奈米碳管的管徑在 1~2 nm 之間,其 Eg 範圍在 0.4~0.7 eV 之間,此結果與經 one-dimentional dispersionrelations 計算的結果符合。圖 2-27 為單層奈米碳管的電性 示意圖[67],有分三之一屬於金屬性質,三分之二屬於半導體性質。 由電子狀態密度(density of state)的計算與量測發現,對於金屬性質的單層奈米碳管,在費米能階的狀態密度為一有限值,且其值甚小;對 於半導體性質的單層奈米碳管而言,在費米能階時的狀態密度為0。 如圖 2-28[68],為(9,9)金屬性之單層奈米碳管及(11,7)半導體性之單層 奈米碳管的狀態密度與能量的關係圖。E=0 處,為費米能階位置, 由費米能階往上增加能量,在特定的能量狀態密度時,會遇到尖銳的 吸收峰,稱為 Van Hove singularities,其光譜為 $\hbar\omega = \Delta E$, ΔE 為吸收 峰之間的能量差。

2.2.4.4 奈米碳管的機械力學性質

1991年飯島澄男博士發現奈米碳管是由碳六邊形構成的無縫中空 網格組成,其基面中的碳由碳sp2混成共價鍵直接相連、缺陷較少。 從奈米碳管的結構推測其應該具有相當高的強度,甚至可能是人類至 今所發現的最高強度的纖維[69-70]。

楊氏係數(Young's modulus)是材料力學性能的重要參數,與固體中 的原子結合力有直接相關。具有共價鍵結購的固體,兩原子距離之間 相互作用位能函數定義了其晶體的彈性性質,因此具有較高的楊氏係 數。而奈米碳管極佳的機械性質它的機械特性更被美國太空總署 (NASA)考慮作為連接太空站間的纜繩,未來將可能用來製造一個長 達62000英里連接地面與太空站的奈米碳管升降機[71],如圖2-29所 示。

第一個做機械性質量測的實驗是由P.F. Schewe 和B. Stein[72]兩 人在1996年所完成,經由照片量測奈米碳管振盪狀態,計算平均楊氏 係數(Young's modulus)為1.8 TPa。G. Gao [73]在1997年發表單層奈米 碳管的旋度向量Ch,也會影響楊氏係數,利用second derivatives of potential 計算結果發現,(10,10) armchair 單層奈米碳管,其楊氏係數 為640.30 GPa;(17,0) Zigzag 單層奈米碳管,其楊氏係數為648.43 GPa;(12,6) chiral 單層奈米碳管其楊氏係數為673.94 GPa。

1998 年 E. Dujardin 等人[74],研究單層奈米碳管的機械特性,其 楊氏係數為 1.25 TPa,這個值與 1997 年 E. Wong 等人[75],對於多層 奈米碳管楊氏係數的量測值 1.28 TPa 相近。1999 年 E. Herndndze [76] 等人,發現利用 tight-binding 計算的楊氏係數值與旋度向量及 sp²共 價鍵有著密切關聯。

2.2.4.5 奈米碳管的熱學性質

透過 J. Hone 等人[62] 的研究發現,單層奈米碳管束的熱導在溫

度7K至25K之間對溫度呈線性關係;溫度在25K至40K之間斜率 漸增;40K到室溫隨溫度增加。另外,他們亦發現單層奈米碳管束在 室溫下的熱導介於1800W/m-k 與6000W/m-k 之間。

奈米碳管主要由碳原子之sp²混成結合為六元環所組成,碳管表面 沒有未連結電子,具有高度的化學穩定性;以熱重分析法(TGA)研究 在空氣中奈米碳管及C₆₀之熱穩定性,發現到奈米碳管在700℃時由應 力較大的五元環開始失去重量,800℃時碳管則完全地與氧反應生成 CO與CO₂;但C₆₀則只能維持到660℃[73]如圖 2-30所示,即完全反 應。Hone J [78]等人與Yi [79]等人,藉由碳管團之熱性質,推導出奈 米碳管之熱傳導性為1750~5850 W/m-K。

在Osman [80]等人研究中則發現, 奈米碳管之熱傳導性會隨著溫度而改變, 當碳管直徑較大時, 最佳熱傳導性質出現溫度較高。 2.2.4.6 奈米碳管的場發射性質

場致發射(field emission),為利用強電場在固體表面上形成隧道 效應而將固體內的電子拉到真空中,是種實現大功率密度電子流的有 效方法。當外加一個電場在物質的表面時,物質表面的電子就有可能 脫離表面而進入其他相 (another phase) [81],一般來說是真空狀態 (vacuum phase);主因是在外加電場足夠大時(0.3-0.6 V/A),改變物質 表面和真空位能的分佈,使得物質表面和真空界面附近形成一個較薄 的位能障[82],如圖 2-31(a)、2-31(b)。如此,物質表面的電子就有 極大的 "機率"穿越這個位能障到達真空中。此現象即稱為物質的 "電子場發射"現象。然而此現象受物質表面狀態(surface condition)的 影響甚巨,因此要將物質應用其電子場發射特性時,得依靠是何種物 質與面對何種介面的表面象現變化(variety of surface phenomena)而定 [83]。

針對電子場發射的理論推導,早在1928 年英國的R. H. Fowler 和 L. W. Nordheim [84],即以高電場、低溫的環境下對金屬材料做觀 察,並根據外加電場、電場增強因子(field enhancement factor)、電子 親和力(electron affinity)等因素,並配合φ 功函原理,而推導出 J(F,T) 場發射電流密度之公式 "F-N equation"。

$$J = BF^2 e^{(\frac{-6.8 \times 10^7 \phi^{3/2}}{F})}$$
(2-2)

因奈米碳管之組成成分為碳;一般稱石墨為零能隙的半導體,即 奈米碳管為半導體,由於半導體的場發射現象較金屬的場發射現象要 複雜,且半導體的能帶結構與金屬大不相同,故F-N equation之適用 性就要再研究了。

1980年Pro. Lue [85]已將此一問題作修正並解決,更研究出the semiconductor thermionic equation此適用於奈米碳管之電子場發射特 性之fitting試驗。由於特殊的奈米級幾何形狀, 奈米碳管很快的被研 究如何應用到場發射的特性上。1995年, Rinzer等人[86], 首先由單 根奈米碳管藉由雷射輻射引發(laser · irradiation-induced)電子場發射 效應。

目前, 奈米碳管在電子場發射之應用研究上, 所得到之結果為, 低起始電場(E0=0.8-4.5 V/μm)及在相當低的臨界電場(Eth=3-7.8 V/μm)達可應用於場發射平面顯示器(冷陰極顯示器)所需電流密度Je =10 mA/ cm2的要求。相較其他材料之下, 奈米碳管製之電子場發射 源, 有最低之起始電場與臨界電場。再者奈米碳管場發射電子源之穩 定性, 在壓力維持10-6 Pa下, 可連續維持穩定工作數百小時, 也有人 研究製作特殊之發射源, 使其具有自我修復之能力[87], 而可重複地 使用。 2.2.5 奈米碳管的應用

從1991年到現今為止, 奈米碳管對於電、磁[88]、光、熱等皆有 著相當程度且豐富的學術研究。這種六邊形網格狀的結構擁有著前所 未有的強度, 在電導與波吸收方面也展現了令人驚奇的一面。所以如 何妥善的開發並持續性的研究奈米碳管,將會是未來產業的一大重 點。

(1) 奈米電子元件

以Si為基礎的微電子元件,在進一步提高集成度和微形化電路時,會逐漸逼近其極限,為了縮小微電子電路,須要發展分子級元件, 由於奈米碳管具有特殊的電學性質與其微小尺寸,可作為量子導線等 一維材料[89-90],適合用於製造奈米電子元件。A. Bachtold 等人[91] 製造了以SWCNTs為基礎的場效電晶體(field effect transistor, FET)與 邏輯電路(logic circuit),其FET 具有高增益(>10)、快速開闢(>10⁵) 與在室溫下可使用,其設計之邏輯電路由鋁奈米線和金與單壁奈米碳 管組成,如圖 2-32 所示。

A.Bachtold 等人以亦製造反相器(inverter)、反或閘(NOR gate)、 靜態隨機存取記憶體(SRAM)與環式振盪器(ring oscillator),四種 logic circuit 操作結果如圖 2-33 所示。這以上種種的相關文獻看來, 奈米碳 管不論在奈米光電技術亦或是門檻更高的 MEMS 微電子方面, 都說 明了奈米碳管具有取代 Si 成為新一代電子材料的能力。

(2) 儲氫能源應用

1992年Pedreson與Brooghton[92]提出奈米碳管可藉由毛細現象使 流體進入且可被吸附於管內的理論如圖2-34所示。直到1997年美國可 再生能源國家實驗室(National Renewable Energy Laboratory)以實驗証 實奈米碳管可以儲存氫氣,並認為奈米碳管是現今唯一可滿足美國國

家能源局所訂定的儲氫目標。目前以單壁奈米碳管(SWCNTs)為基礎 模型,實際上單壁奈米碳管其直徑為1~2nm,而多壁奈米碳管的碳層 間距約為0.34nm,理論上可以允許直徑為0.289nm的氫分子進入,因 此可說明奈米碳管是有可能將其吸附於管中,結構示意如圖2-35所示 [93]。而單壁奈米碳管會因凡得瓦力(Van der Waals force)產生聚集成 束如圖2-36[94],其管束間隙也可吸附氫分子。故碳管的幾何結構參 數、管徑、排列等均會影響其儲氫量,利用理論分析來討論其儲氫機 制,對於碳管在製造及改質上具有實其的義意。

現今研究奈米碳管儲氫量的方法主要可分為;熱脫附質譜法[95] (Thermal Desorption Spectroscopy; TDS)、電化學法[96]、高壓熱重分 析法[97-99] (High-pressure High-pressure thermo-gravimetric analyzer)。1997年A.C. Dillon et al.使用熱脫附質譜儀在133k、300torr 的環境下測得單壁奈米碳管的儲氫量約5-10%,也是全球首度測出單 壁奈米碳管的儲氫量。熱質譜法是利用放置高壓氫環境下的試片吸附 氫氣後,再將試片放入高真空腔體中,最後藉由程序控溫以一固定速 率對試片加熱進行脫氫,並使用質譜儀(MASS)檢測放氫濃度。重量 法使用高壓熱重分析儀(High-pressure thermo-gravimetric analyzer)如 圖2-37,在充滿氫氣的高壓腔體中量測出試片吸儲脫氫後的重量變 化,作為量測試片的儲氫量。準確度高並可用於儲放氫動力熱理學實 驗。

另外由圖2-38 儲氫動力曲線圖[100]可觀察到純化後MWCNTs, 其儲氫速率約10-20分鐘就能平衡且儲氫量約0.569wt%,雖然儲氫速 率較竹炭及備長炭來得慢,但其儲氫量卻是竹炭與備長炭所不及的。 且經活化後之AC-MWCNTs比表面積稍微提昇,但其儲氫量確可增加 對0.788wt%,相對於純化MWCNTs的儲氫量則是向上提升了1.5倍。

(3) 電動機械裝置運用

奈米碳管因本身具有優異的力學、電學特性與奈米尺寸,為奈米 電動機械裝置的理想材料。T.W.Tombler[101]等人研究了SWCNTs 的電動機械性能,利用AFM的探針改變懸起的SWCNTs的角度時,量 測其電學特性,當SWCNTs形變時電導將會減少兩個數量級(order)。

P. Kim等人[102]利用奈米碳管製作成奈米鑷子(nanotweezers), 進行奈米尺度物體的操作並量測夾起物的電學特性。製作過程是在一 端逐漸變細的的微型玻璃管上沉積金屬電極,然後與製作掃描探針顯 微鏡(SPM)的探針相似的過程,在光學顯微鏡下把兩根奈米碳管分別 黏到金電極上兩端,如圖2-39(a)、2-39(b),對電極施加0~8.5 V電壓, 由開(0 V)到合(8.3 V)如圖2-40。該鑷子可以夾起許多奈米尺度的物 體,如聚苯乙烯球(polystyrene spheres)和奈米線(nanowires)等。由於 奈米碳管可當作電極,故在奈米鑷子夾起物體後,能進一步量測所夾 起物體的電學性質。

(4) 氣體感測器

CNTs具有一定吸附能,由於吸附的氣體分子與CNTs發生作用, 近而改變Fermi level而引起電阻改變以檢測氣體成份,因此SWCNTs 被拿來作氣體分子感測器。J. Kong等人使用化學氣相沉積法在含有催 化劑的SiO₂/Si基片上製得單一SWCNTs。將其封裝在500 ml玻璃瓶中 進行實驗,分別通入NO₂與NH₃的空氣。實驗結果如圖2-41(a)、 2-41(b)[99],由於半導體SWCNTs為P型半導體,置於NH₃氣體中,可 使價電帶遠離Fermi level而導致電導變大。若是NO₂氣體,則valence band接近Fermi level,使得電洞減少而conductance變小,這種半導體 性SWCNTs sensor比一般sensor具有更高的靈敏度。金屬性SWCNTs 的氣體吸附對其電性影響不明顯,故不適合用來當作氣體sensor。

2.3 奈米碳管紙

2.3.1 奈米碳管紙簡介

1991年飯島澄男博士發現奈米碳管後, 奈米碳管相關的產學研究 猶如雨後春筍般增加, 時至今日已累積了相當可觀量。但奈米碳管本 身為微尺度材料, 即使有著許多優異的物理特性, 但要使其運用在巨 觀的日常生活中卻是個大問題。為了有效利用奈米碳管優異的特性在 巨觀的尺度下, 1998年時Smalley與其研究團隊[4]將經過催化劑純化 過後的單壁奈米碳管過濾在濾紙, 而從濾紙上所取得之黑色薄膜材 料, 即稱為奈米碳管紙(Buckypaper BP)。

自從1998年奈米碳管紙的出現後,研究的方向也逐漸轉往具有巨 觀性質材料的奈米碳管紙來做研究。由於奈米碳管紙到目前為止的研 究在全世界的時間不過短短十年,所獲得的相關學術研究仍在啟蒙階 段,但這幾年相關的成果也指出了奈米碳管紙對於一些外界的物理量 刺激是有相當的反應。奈米碳管紙是由糾結團聚在一起的CNTs ropes 所組成[104],不論是單壁奈米碳管或多壁奈米碳管都可以構成奈米 碳管紙。

因為CNTs擁有極佳的電、熱、力、波吸收[105]等特性,而引發 了對CNTs應用的研究熱潮。但上述優異的特性皆是屬於單根CNTs或 CNTs bundle,對於以此型態存在的CNTs在巨觀的應用,遇到很大的 挑戰,但若能將CNTs叢聚並累積而成巨觀塊狀材料,且不失其優異 的特性之下,則可能實際應用在生活上。

2.3.2 奈米碳管紙的製備

Smalley與其研究團隊初期研發出奈米碳管紙後,佛羅里達州立 大學先進複合材料技術中心,則將B.P推廣到每一個領域。全世界之

研究者對此感到極高的興趣,紛紛投入對B.P的開發。根據佛羅里達 州立大學研究指出,製備成B.P的主要分為兩大系統,分別為懸浮與 過濾系統。

懸浮系統的主要方式:製作懸浮過程的主要原因為奈米碳管之間 會因為凡德瓦力而糾結團聚在一起,而為了避免奈米碳管粉之間有此 種情形發生,所以將奈米碳管完整分散於水溶液中,而界面活性劑會 將奈米碳管包覆住,並利用超音波破碎把存有微弱凡得瓦力的奈米碳 管打散,使其完整的分散於水溶液之間,如圖2-42所示。

過濾方式:則把過濾頭內置入濾膜,並用真空吸力把CNTs水溶 液抽至過濾頭,CNTs便會沉積於濾紙上,便是所謂的B.P,如圖2-43。 2003年Shankar[106]設計出大量生產B.P的裝置,用桶狀的外形將 CNTs溶液倒入,並將濾膜貼附在內部測面,並將過濾後的廢水給排 出,如圖2-44所示。2004年Yeh [107]使用統計法將不同的界面活性劑 (Triton X-100、NaDDBS、SDS)進行CNTs溶液分散,研究指出Triton X-100對CNTs有絕佳的分散性,生產出的B.P品質更為優秀。2005年 Muramatsu提出以「DWCNTs」為主體的B.P [108],製作程序中並無 添加界面活性劑,並擁有極高的可撓性,經摺疊後不會產生破碎。2006 年Ji[109]採用機械PUMP來製作B.P,如圖2-45所示,可大幅提高B.P 生產效能。

另外B.P在製備的過程中,可依照奈米碳管在表面排列的序列方向而有隨機無序(Random)和排列有序(Alignment)的兩種奈米碳管紙 情形。一般正常來說,若未有特別的改良或實驗方法,其產出大多都 是隨機無序的奈米碳管紙。根據文獻[110]的研究指出,首先利用磁場 強度來製作排列有序的奈米碳管紙為Smalley及其研究團隊,其測試 了在不同磁場強度下對於單壁奈米碳管所形成之奈米碳管紙情形,經

過磁場強度25T左右的單壁奈米碳管奈米碳管紙如圖2-46。另外在美 國弗羅里達州立大學,由Kadambla Ravishankar等學者[111-112]相繼 利用National Magnetic Field Laboratory (NHMFL)這種高強度的磁場 來製備Alignment之奈米碳管紙,其研究發現當磁場強度的範圍稍加 縮減,亦可達到Alignment之效果,其所產出的奈米碳管紙如圖2-47 經由SEM的觀察得知有明顯的排列情形,而其磁場強度設備示意圖也 如圖2-48所示。另外2010年Syu提出利用渦旋動力之效果製備具 Alignment之奈米碳管紙[113],從外觀即可明顯看出其渦旋所產生之 效應,在SEM下亦可觀察到其Alignment之明顯特性如圖2-49所示。

2.3.3 奈米碳管紙的性質特性

奈米碳管紙在近年來已被各界相繼開發,亦有相關的文獻指出有 關奈米碳管紙的電、磁、、光、熱等基本物理性質。而把微觀奈米碳 管的優異特性應用在日常生活當中,是目前研究奈米碳管的首要目 標,故奈米碳管紙的各種物理特性研究分外重要。最早量測出B.P基 本物性是佛羅里達州大學先進複合材料技術中心[7、106],使用四點 探針量測量測出單壁奈米碳管所組成之奈米碳管紙特性,而奈米碳管 呈現垂直排列時,其平均電阻率約在5.89*10⁻³Ω·cm;呈平行排列時 其平均電阻率約在6.21*10⁴Ω·cm,**表2-3**為其相關數據。

此外使用DMA來量測儲存模數,大約在18-45 GPa。奈米碳管紙 在電阻率量測方面根據[7]文獻提出,其會隨著外加磁場強度、懸浮 的分散度、震盪時間不同而有些許的差異性。故奈米碳管紙的製備上 其電阻率的分析有著許多影響的因子,對於奈米碳管紙電阻率的分析 本實驗室大致可以提供一個方向性,但無法絕對的定義其電阻率。 2005 Muramatsu[105、108] 所製作的同軸B.P亦具有多孔隙結構,並

測試出同軸B.P的比表面積在569 m²/g與SWCNTs製作的B.P 642 m²/g 相去不遠。並且也利用熱重分析(TGA)比較其差異,SWCNTs組成之 B.P在200℃產生損失情況;同軸組成於400℃才開始損失之如 圖2-50 所示。

2005年Weglikowska [114]等人,也以四點探針量測出不同 SWCNTs(Hipco、laser ablation、arc discharge)所製作出的B.P電學性 質,以HiPco法為最優良,其值可達1.429*10⁻³Ω·Cm,而機械性質量 測其彈性模數0.66 TPa、破壞應力11MPa。後提出加入SOCl₂可有效增 加導電性與機械性質,再以(Local Density Approximation LDA)計算 SOCl₂和SO分子交互作用的影響因素。

同年Whitten [115]等人指出,B.P的破壞應力應在11.2 MPa左右, 並計算出彈性係數在2 GPa上下。2006年Maeda[116]等人,提出以四 氫呋喃(Octylamine in Terahydrofuran THF)來懸浮CNTs,並用離心法 達到良好懸浮效果,其製成之CNTs薄紙以四點探針量測電阻率約在 2.45~13.9 Ω ·cm。2007年Xue[117]以各式碳材(SWCNTs、MWCNTs、 Carbon Nanofiber)進行電阻率量測,以CNTs為基底的電阻率範圍在 $1.0*10^{-4}\Omega$ ·Cm為最佳。2008年Wang[118]用滾筒法製法製備出的B.P, 使用二點式量測其Random之電阻率平均在6.67*10⁻³ Ω ·cm;Alignemnt 平均約5*10⁻⁴ Ω ·cm,並測試出該紙的熱傳導係數平均約321 W/mk。

奈米碳管在成長時因催化劑的關係,其管身皆會有微量的催化劑 殘留,如鐵、鈷、鎳等。2007年Wenxiang Wang等學者[119]利用熱裂 解等方法將奈米碳管填入鐵原子,如圖2-51。圖2-52 TGA的分析可看 到溫度在480℃時重量百分比約95%,散失的成份為水分;480℃到 562℃其重量百分比低至65%左右,其散失的成分為CO及CO₂等氧化 物;而剩下的重量百分比根據文獻指出為鐵氧化物。

2009年Ruitao Lv等學者[120]利用填充鐵原子之奈米碳管來作磁 滞曲線的分析,並對磁場與奈米碳管紙之間方向關係做一個探討。如 圖2-53 (a)所示,當磁場強度垂直於奈米碳管時,在2K度時其磁滯曲 線呈硬磁性,也就是其Hc大於50000 A/m (2500Oe);圖2-53(b)當溫度 升高至室溫(300K)時,其磁滯曲線呈現軟磁性。當磁場平行於奈米碳 管時,在2K時其磁滯曲線亦呈硬磁性;且升高至室溫時,其磁滯曲 線也會呈現軟磁性,但相較磁場強度垂直之下,其呈現步階之情形。

上述的研究中點出B.P的基本物理性質,隨著製程不同所生長的 奈米碳管,其製備出的B.P在物性上都有著很大的差異。故本實驗製 備之B.P皆為製式化過程,目的即是為了確保每次的實驗皆有極高的 重現性。

2.3.4 奈米碳管紙的應用

B.P是一新興材料,各界均對此提出廣泛可應用之範圍,現階段 奈米碳管紙的應用上,2004年Vohrer [121] 等人,將B.P應用在人造肌 肉研發,Vohrer提出一種方法分析B.P之電機械性質並作出驅動裝置 量測其驅動力及驅動位移,所量測之驅動位移約小於1µm,2005年Tsal [122]對B.P驅動裝置作一系列分析,文中提出電壓、表面積與電解液 的選用是影響變形量最大因素。

相關的文獻上,所提出奈米碳管紙的應用大致分類如下:

- (1) 場致發射 [123-124]
- (2) 燃料電池 [125-127]
- (3) 氣體過濾元件 [128]
- (4) 微型天線系統 [129-130]
- (5) 有機二極體電極 [131]

2.4 介電常數

2.4.1 材料的電磁特性

物質皆由帶正、負電荷的粒子所組成的,若將物質置於電、磁場 中,其帶電粒子會因電、磁場的作用力而改變其分佈狀態。此改變從 效應上來說,為表現物質對電磁場的極化、磁化和傳導效應,分別由 介電常數 ε、磁導率μ和電導率σ來描述,而各別表現其效應的物質 稱為電介質、磁介質、導體[132]。

2.4.2 電極化

電介質大致分為兩類,一種是分子內所有正、負電荷的作用中心 重合,物質呈現電中性,該類物質稱為無極性分子電介質;另一種是 分子內所有正、負電荷的作用中心不重合,形成電偶極矩,這種物質 稱為極性分子電介質。由於不規則的熱運動,極性分子電介質內部的 電偶極的取向是雜亂無章的,合成偶極矩為零,因此不顯電性。若將 電介質置於外加電場中,正、負電荷就會在電場作用之下發生位移, 無極性分子電介質的正、負電荷的作用中心不再重合,形成電偶極。 這時偶極矩不為零,電介質對外顯電性,此為極化的概念。無論是何 種電介質,極化的本質都是外加電場使介質內部的束縛電荷發生位移 而形成電偶極矩,因此極化電介質的電性可歸結為這些電偶極矩在真 空中呈現的極化電場效應。極化電場與外加電場相疊加,便形成有電

2.4.3 介電常數的物理意義

介質材料的最基本常數為相對介電係數(介電常數),視外加電場 加於介電質所產生的極化程度而定。如圖 2-54(a)所示,施加一外加

電壓 V 於兩板間為真空或空氣的平行金屬板電容器時,電容量 C (capacitance)正比於每板所能儲存的電荷量 Q,計算如下式(2-3):

$$C = Q/V = \varepsilon_0 A/d \tag{2-3}$$

A 為板面積,d 為兩板間距,ε₀稱為真空介電係數(permittivity of vacuum),值約為 8.85×10⁻¹² F/m。若一介電材料插入兩板間區域,如圖 2-54(b)所示,則電容量 C 變為式(2-4):

$$C = \varepsilon A / d = \varepsilon_0 \varepsilon_r A / d \tag{2-4}$$

其中 ϵ 為介電質的介電係數, ϵ_r 稱為相對介電係數(relative permittivity)或介電常數(dielectric constant),純數字之比值:

$$\varepsilon_r = \varepsilon_{\varepsilon_0}$$
(2-5)

該值大於1,代表板間插入的介電質所造成的電荷儲存量增加倍率。介電常數是材料用於電容器設計主要考慮的性質,高介電係數材 料可應用於電容器。

2.4.4 極化機制

在外家電場作用時,材料的介電常數是總和以下四種物理量所 得,由於這些極化機制皆會受到頻率影響,故介電常數為一頻率函 數。常見的四種極化機制如下:

(1)電子位移極化(electronic polarization)

電場作用時,電子與原子核發生相對位移進而產生極化。 (2)離子位移極化(ionic polarization)

或稱原子極化,外加電場時,分子中的正負離子發生相對之 位移所產生。

(3)偶極矩極化(dipolar polarization)

含電偶極矩之分子,在無電場時期電偶極子為雜亂無章的存 在,總偶極矩為0。在外加電場後,電偶極矩排列趨向一致而產生
極化強度。

(4)空間電荷極化(space charge polarization)

上述三種極化皆為束縛電荷所產生,此外材料中也常有自由 電荷,當這些電荷被束縛在材料的缺陷或晶界時,會累積局部的 空間電荷,此效應稱為空間電荷極化。

2.5 電容器

2.5.1 電容元件簡介

電容器(Capacitor)之構成是由兩片相對之電極版間加入介電質 (dielectric)以貯能的裝置,其介電質大多採用極性化合物,因其極化 性較強,在同樣電場中能產生較多極化電荷而能貯存較多電荷。

電容器一般在電路中做為一短暫貯能或濾波之功用,其應用性皆 源自其充放電過程。由圖2-55可知,當電容器充電時,電子流自下極 板經電路中之電池再通過電流計後到達上極板。過程中電流會使的迴 路上之電流計偏轉,此為充電電流(Charging current),而放電也是依 照同樣過程進行,只是行進之方向相反,此外若電容中的介電質不是 理想絕緣體,則會有漏電流產生(Leakage current)產生。

電容器為電子產品之基礎元件之一,被廣泛的應用在資訊、通訊 及各種消費性電子產品之中,其大致可歸類成幾項應用,包含旁路、 耦合、交連、震盪電路、微分積分電路、迴授及濾波等等用途。

2.5.2 電化學電容

電化學電容器(Electrochemical capacitor)一般稱之為超級電容器 (Supercapacitor),有別於傳統電容器及二次電池元件;一般來說其電 容量高於傳統電容器10到100倍,而相較二次電池而言,超級電容器 擁有更高的功率、更常保存時間、循環壽命較長、充放電時間短及較 高的充電效率(discharge efficiency)等優點。二次電池一般認為其具有高能量密度(energy density),而傳統電容器則視為擁有高功率密度 (power density),而超級電容器剛好介於此兩者之間,其三者關係如 **圖2-56**[133]所示。

然而超級電容器並非主要使用來取代二次電池,目前主要與二次 電池相輔相成,以手機為例,一般由電池供電,需要撥打及接聽等瞬 間高功率時,則可藉由超級電容器瞬間輸出,一來可以縮小電路之供 電模組,二來漸少瞬間高率輸出或充電時之突波藉以延長電池之壽 命,如此可使電池受到更有效的利用。

2.5.2.1 電雙層電容器

電雙層電容器(Electrical Duble-Lyer Cpacitors,EDLCs)是藉由庫倫 靜電力造成電解液之電荷分離出正負離子,再產生規則排列於電及材 料和溶液介面之間,進而達到儲存電荷之目的[134-136]。圖2-57為典 型EDLCs之結構及電位變化示意圖[137]。在兩電極施加電壓時,電 解液中之正負離子會呈現相對排列並吸附於正負電及表面而形成電 雙層現象,此時為充電狀態,當外加電場去除時,其累積之電荷便會 往溶液移動形成電荷中和,因電位有所改變而放出能量,此時為放電 狀態。由於電極材料僅作為電荷吸附之用,並無發生化學反應,故其 損壞程度及小且循環特性優異,且可以大電流進行高速充放電。電極 之表面積為影響電容性能的因素之一,日前常見使用各種高比表面積 或高孔隙度之活性碳及奈米碳管等作為電極材料。文獻中指出活性碳 之比表面積可達2000m²/g[138],而奈米碳管則約有800m²/g;而孔隙 度的分佈亦是一個重要的因素,過大的孔隙會降低比表面積,但若孔 隙太小則會妨礙電解液滲入及離子之移動,導致電極表面積無法均勻 且有效發揮其特性,目前EDLCs最高之比電容值約為200~280F/g。

41

2.5.2.2 擬電容器

擬電容(Pseudocapacitence)為一利用電極活性物於電解液中行氧 化還原(oxidation-reduction)電化學反應以儲存能量,由於應用到活性 物質之法拉第電荷轉移,故單位電極面積之比電容值較電雙層電容 高,但由於其主要以活性物之氧化還原反應來累積能量,活性物再氧 化還原過程中漸漸會消耗殆盡,故其壽命則較EDLCs略短。

一般而言電雙層與擬電容兩種不同機制皆會共存於超級電容器 中,當某機制主導時則另一個就相對微小[139]。

2.5.3 電解液之種類及影響

在超級電容器中,電解液扮演著一個重要的角色,在選擇電解液 需考慮其溶質濃度,且須具有高導電性,另外電解液不可與電極和元 件封裝材料發生化學反應[140]。電解液大致可分為兩大類: (1)水溶液型:如H₂SO₄、KCL、KOH水溶液等,因其具有較高之導電 性,且內組較低可提升放電功率;水溶液電解質成本低且製作過程較 為簡易,但其受到溶液崩解電壓之限制,工作範圍約為正負1V,以 致儲電量降低。

(2)有機溶劑型:相對水溶液型電解質而言其具有較高之工作電壓 (2~3V),儲存能量也高,然而其缺點為導電性差,進而影響其放電功 率,且製作中需經過淨化乾燥等步驟,無形中成本提高。

42

元素符號	С
物質狀態	固體(反磁性)
原子密度(g/ml)	2.267
沸點(℃)	4827
熔點(℃)	3550
導電率(Ω・m)	0.061×10^{-6}
<u>熱導率(</u> W/m・K)	129
氧化物酸鹼性	~ 酸性
結晶結構	hexogonal
比熱(cal/g・℃)	0.165
	5 1 5

表 1 碳原子的物理、化學之特性 [17]



符號	含義	公式	數值
<i>a</i> c - c	碳-碳原子 間距		0.1421nm (石墨)
a	單位向量的 長度	$a = \sqrt{3}a_{\rm C-C}$	0.246nm
a_1, a_2	晶格單位向 量	$(\sqrt{3}/2, 1/2) a, (\sqrt{3}/2, -1/2)a$	(x, y) 直角座標
<i>b</i> 1, <i>b</i> 2	晶格倒易向 量	$(1/\sqrt{3}, 1)\frac{2\pi}{a},$ $(1/\sqrt{3}, -1)\frac{2\pi}{a}$	(x, y) 直角坐標
с	螺旋向量	$C = na_1 + ma_2 \equiv (n, m)$	n, m:整數
L	奈米碳管的 周長	$L = C = a\sqrt{n^2 + m^2 + nm}$	$0 \leq m \leq n$
d	奈米碳管的 直徑	$d = \frac{a \cdot \sqrt{n^2 + m^2 + mn}}{\pi}$	
θ	螺旋角	$\cos\theta = \frac{2n+m}{2\sqrt{n^2+m^2+nm}}$	0°≤θ≤30°
d _R	(2n+m,2m +n)的最大 公約數	$d_{\rm R} = \begin{cases} d_{mn}(n-m) \neq 3d \times l \\ 3d_{mn}(n-m) = 3d \times l \end{cases}$	1 整數 d _{mn} (n, m) 的最 大公約數
Т	一維單胞的 平移向量	$T = \frac{2m+n}{d_{\rm R}} a_1 + \frac{2n+m}{d_{\rm R}} a_2$	$T = T = \frac{\sqrt{3}L}{d_{\rm R}}$
Ν	一維單胞中 的六邊形數 目	$N = \frac{2(n^2 + m^2 + nm)}{d_{\rm R}}$	2N:奈米碳管單 胞中的碳原子數目
Ŕ	對稱性向量	$\widetilde{R} = pa_1 + qa_2 \equiv (p, q)$ $0 \le p \le n/d ; 0 \le q \le m/d$	d = mp - nq

表 2-2 描述奈米碳管的參數及互相之間的參數 [17]

表 2-3 CNTs 平行排列與垂直排列的平均電阻率 [106]

Sample No.	Direction	Effective Thicknes s (cm)	Resistivity (Ω-cm)	Average (Ω-cm)	Mean (Ω-cm)	Std Dev. (Ω-cm)	Anisotropy Ratio
A-4-18-1		0.0009	6.70E-04	6.74			
A-4-18-1		0.0009	6.77E-04	E-04			
A-4-18-2		0.0009	6.89E-04	6.82			
A-4-18-2		0.0009	6.74E-04	E-04			
A-4-18-3		0.0009	5.17E-04	5.16			
A-4-18-3		0.0009	5.15E-04	E-04	6.21	0.18	9.49
A-4-18-4		0.0009	6.21E-04	6.23	E-04	9.18 E-05	
A-4-18-4		0.0009	6.25E-04	E-04	201	2 05	
A-4-18-5		0.0009	5.01E-04	5.04			
A-4-18-5		0.0009	5.06E-04	E-04			
A-4-18-6		0.0009	7.25E-04	7.26			
A-4-18-6		0.0009	7.26E-04	E-04			





圖 2-1 (a) sp³混成軌域電子雲



(b) 形成 σ 結合



2

00

圖 2-2 (a) 鑽石構造





圖 2-3 (a) sp² 混成軌域電子雲



(b) sp² 混成的碳排列與擴展



圖 2-4 (a) 規則重合成層狀:石墨 (b) 黑為σ鍵, 箭頭為π結合







圖 2-7 sp 混成軌域電子雲 ,白色π電子,黑色為σ電子



圖 2-9 (a) 石墨結晶結構



圖 2-10 碳黑之規則(上)與不規則(下)模式



圖 2-11 碳六十結構



圖 2-12 碳纖維之外貌







圖 2-15 SWCNTs [3、21]



圖 2-16 電弧放電法設備示意圖[32];圖中(A)與(B)處的沉積物皆為殘 餘碳原子蒸氣所累積的媒灰(soot),稱為(A)cathode soot(B)chamber soot, 奈米碳管在這兩處收集。

Nd: YAG Laser 500 Torr A	F	Graphite		Water-Cooled Cu Collector
			States and	

圖 2-17 雷射蒸發法設備示意圖 [22]



圖 2-18 化學氣相沉積法設備示意圖 [37]



圖 2-20 單壁奈米碳管石墨片狀的晶格方向 [39]



螺旋型奈米碳管(n,m)0°<θ< 30° 圖 2-22 單壁奈米碳管的螺旋結構圖 [43]



圖 2-24 三層鋸齒型 MWCNTs 的結構示意圖 [45]







圖 2-26 C60、鑽石、碳黑、高定向石墨與奈米碳管磁化係數 [52]



圖 2-27 單層奈米碳管(n,m)電性示意圖 [67]



圖 2-28 (a) 金屬性單層 奈米碳管(9,9) 及(b) 半導體性單層 奈米(11,7) 的狀態密度(density of state)與能量示意圖 [68]



圖 2-29 利用奈米碳管製造地球連接外太空的升降梯 [71]



圖 2-31 (a) 在外加電場下金屬表面電子之能勢圖,不具 image potential。 [80-81]



圖 2-31 (b) 在外加電場下金屬表面電子之能勢圖,具 image potential; (a)、(b)的虛線是因吸收氮原子後所形成之附加能曲線 [80-81]



(a) 單個由 SWCNTs 組成 FET



(b) FET 結構示意圖



(a)由 SWCNTs 組成的 inverter 電路與操作結果



(c)由 SWCNTs 組成的 SRAM 電路與操作結果



圖 2-34 由 120 碳及 24 個氫原子所組成的奈米碳管,氫氟酸分子會沿 管內壁移動。[92]



圖 2-35 左邊為單根奈米碳管形貌,右邊為群聚奈米碳管束,X 為氫 分子進入。 [93]



圖 2-36 TEM 底下單壁奈米碳管受凡得瓦力形成束狀排列形貌 [94]



圖 2-38 純化後之奈米碳管與經物理活化後之動力曲線圖 [100]



圖 2-40 對 nanotweezers 施加不同電壓與開合的關係 [102]







圖 2-42 懸浮系統的 MWCNTs 水溶液



圖 2-44 過濾裝置設計圖 [106]



圖 2-45 機械 PUMP 過濾裝置 [109]



圖 2-46 25T 下由單壁奈米碳管所構成的奈米碳管紙 [110]



- (a) Alignment Buckypaper (b) Random Buckypaper



圖 2-47 0-25T 下奈米碳管紙的 SEM [111]

圖 2-48 磁場強度設備示意圖 [112]



圖 2-49 利用渦旋動力之效果製備具 Alignment 之奈米碳管紙 [113]





圖 2-52 奈米碳管紙在 TGA 的分析結果 [119]



圖 2-53 (b) 磁場強度平行奈米碳管紙的磁滯曲線 [120]



圖 2-54 (b) 兩平行板間有介電質


圖 2-55 電容器在電路中作用示意圖

儲能元件之功率及儲能特性 功率密度: Power Density(W/kg) 36ms 0.36sec 3.6sec 107 電解電容 36sec 108 6min 105 60min 104 103 時間常數 10² 二次電池 燃料電池 10 1 10-2 10-1 102 10 10³ 104 1 能量密度: Energy Density (Wh/kg) 資料來源: CAP-XX、NESSCAP

資料來薄:台灣工業銀行,製圖:王志方,2007/12

圖 2-56 傳統電容器、二次電池及超級電容器之比較[133]

